Лабораторна робота №4 р-п перехід

ФФ-93 Недождій Олексій

1 Теоретичні відомості

1.1 Вольт Амперної характеристика діода

Вольт-амперна характеристика діода досить описується формулою:

$$I = I_s \left(e^{\frac{U}{m\varphi_T}} - 1 \right),$$

де I_s — струм насичення, визначається типом напівпровідника $\varphi_T = \frac{kT}{e_0}$ — термічний (температурний) потенціал (при $t=12^{\circ}C$ $\varphi_T \approx 24.6 \text{млB})$

m — поправочний коефіцієнт, що характеризує плавність і товщину p—n - переходу.

$$m = U \frac{1}{\varphi_t ln(\frac{I}{I_s} + 1)}$$

Статистична похибка вимірювання розраховувалась за формулою:

$$\delta c_{T_m} = \frac{1}{4} \sqrt{\sum_{i=1}^4 (m_i - \overline{m})^2}$$

Систематична похибка вимірювання розраховувалась за формулою:

$$\delta_{ ext{cuc}_m} = \sqrt{(rac{\partial m}{\partial U}\delta_U)^2 + (rac{\partial m}{\partial arphi_t}\delta_{arphi_t})^2 + (rac{\partial m}{\partial I_s}\delta_{I_s})^2}$$
, де

Тоді загальна похибка:

$$\Delta_m = \sqrt{\sigma_{\text{chc}}^2 + \sigma_{\text{ct}}^2}$$

1.2 Вольт-Фарадна характеристика діода

Вольт-фарадна залежність описується за таким законом:

$$C(U) = C_0 \left(\frac{\varphi_k}{\varphi_k + U}\right)^{\nu}$$

 C_0 – ємність діода при нульовій зворотній напрузі

 φ_k – контактна різниця потенціалів

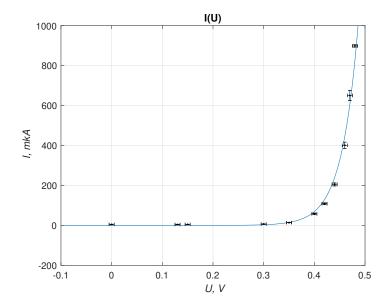
 ν – коефіцієнт, що залежить від типу варикапу.

2 Вольт Амперної характеристика діода

2.1 Перший діод

Табл. 1: ВАХ першого діода

U, B	I_1 , MKA	I_2 , MKA	I_3 , MKA	I_4 , MKA	$\sigma_{\overline{I}}$	ΔU
0.00	5	5	5	5	0	0.005
0.13	4	4	4	5	0.2	0.005
0.15	5	5	5	5	0	0.005
0.30	6	7	7	7	0.2	0.005
0.35	12	14	14	15	0.5	0.005
0.40	46	69	55	60	4.1	0.005
0.42	101	100	120	113	4.1	0.005
0.44	184	198	216	222	7.5	0.005
0.46	359	390	410	445	15.6	0.005
0.47	666	670	700	566	25.2	0.005
0.48	890	894	920	890	6.2	0.005
0.49	996	1000	1120	1140	33.2	0.005

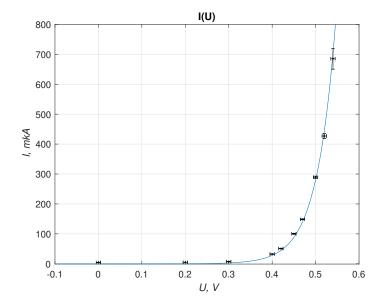


$$\begin{split} \Delta I_s &= \sqrt{0.007^2 + 0.002^2 + 0.005^2} = 0.009 \text{hA} \\ \Delta m &= \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} = 0.03 \\ I_s &= 0.323 \text{ hA} \pm 0.009 \text{hA}, \ m = 1.31 \pm 0.03. \end{split}$$

2.2 Другій діод

Табл. 2: BAX другого діода

U, B	I_1 , MKA	I_2 , MKA	I_3 , MKA	I_4 , MKA	$\sigma_{\overline{I}}$	ΔU
0	4	5	4	5	0.2	0.005
0.2	5	5	5	5	0	0.005
0.3	7	7	7	8	0.2	0.005
0.4	30	33	33	34	0.7	0.005
0.42	50	50	50	53	0.6	0.005
0.45	106	98	98	99	1.7	0.005
0.47	146	146	150	152	1.3	0.005
0.50	293	283	282	299	3.5	0.005
0.52	404	422	435	447	7.9	0.005
0.54	617	614	750	769	34.9	0.005
0.55	893	893	915	924	6.8	0.005



$$\Delta I_s = \sqrt{0.139^2 + 0.035^2 + 0.005^2} = 0.143 \text{hA}$$

$$\Delta m = \sqrt{0.01^2 + 0.02^2} = 0.02$$

$$I_s = 2.833 \pm 0.143 \text{ hA}, \ m = 1.76 \pm 0.02$$

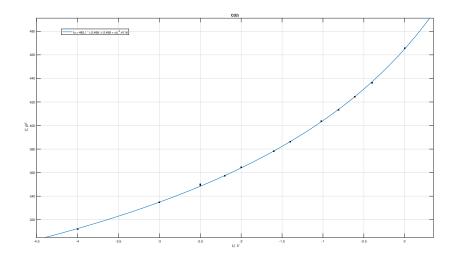
2.3 Третій діод

$$\begin{split} \Delta I_s &= \sqrt{3.331^2 + 0.237^2 + 0.005^2} = 3.339 \text{hA} \\ \Delta m &= \sqrt{0.04^2 + 0.04^2} = 0.04 \\ I_s &= 14.406 \pm 3.339 \text{ hA}, \ m = 1.99 \pm 0.06 \end{split}$$

2.4 Перший діод

Табл. 3: ВФХ першого діода

77 D		C A				A 7 7
U, B	C_1 , мк A	C_2 , мк A	C_3 , MKA	C_4 , мкА	$\sigma_{\overline{C}}$	ΔU
-0.0	466	466	466	465	0.2	0.005
-0.4	437	436	436	436	0.2	0.005
-0.61	425	424	425	424	0.2	0.005
-0.81	414	413	413	413	0.2	0.005
-1.02	404	404	404	403	0.2	0.005
-1.4	387	386	386	386	0.2	0.005
-1.6	379	378	378	378	0.2	0.005
-2.0	365	364	365	364	0.2	0.005
-2.2	357	358	357	357	0.2	0.005
-2.5	349	349	349	352	0.6	0.005
-3.0	335	335	335	334	0.2	0.005
-4.0	312	312	312	312	0	0.005



$$\Delta \varphi_k = \sqrt{0.03^2 + 0.02^2} = 0.04$$

$$\Delta \nu = \sqrt{0.004^2 + 0.003^2} = 0.005$$

$$\varphi_k = 2.46 \pm 0.04 \text{ B}, \ \nu = 0.412 \pm 0.0005$$

2.5 Другий діод

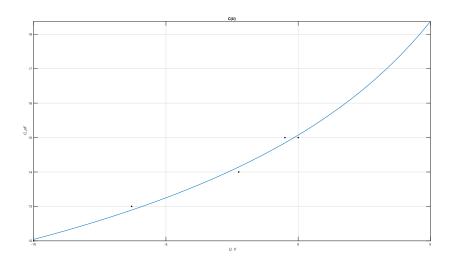
$$C(U)=C_0=const$$
 $C_0=11$ мк $\Phi.$

2.6 Третій діод

Установка дозволила визначити лише декілька точок, тому дані не достовірні

TD /	4	D # 17		•
$Tah\pi$	4.	$\mathbf{R}(\mathbf{D} \mathbf{X})$	третього	піопа
1 00001.	т.	D = I	IDCIDOIO	дюда

	-	acti. 1. D 1	11 IPCIBOL	о двода		
U, B	C_1 , мк A	C_2 , мк A	C_3 , мкА	C_4 , мк A	$\sigma_{\overline{C}}$	ΔU
0.00	15	15	15	15	0	0.005
-0.5	15	15	15	15	0	0.005
-2.25	14	14	14	14	0	0.005
-6.3	13	13	13	13	0	0.005
-10	12	12	12	12	0	0.005



$$\varphi_k = -12.144 \text{ B}, \ \nu = 0.3733.$$

3 Визначення диференціального опору діода

Диференціальний опір діоду визначається за формулою:

$$R = \frac{dU}{dI}$$
.

Або маючи експериментальні точки замінимо dU на ΔU на dI на ΔI :

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I}.$$

Задля забезпечення найбільш можливої точності, візьмемо точки, що розташовані на найбільш гладкій ділянці кривої.

Отже, можемо значення:

- $R_1 = 85714, 2857 \text{ Om}$
- $R_2 = 36363,6364 \text{ Om}$
- $R_3 = 57142,8571 \text{ Om}$

4 Висновок

З результатів експерименту маємо

- 1. Германієвий
- 2. Кремнієвий
- 3. Германієвий

Експеримент підтвердив теоретичні закони для вольт парадних та вольт оперних характеристик діодів. З апроксимації цих залежностей визначається тип діода, диференціальний опір та контактна різниця потенціалів.

На точність результатів вплинув доволі вузький спектр напруг.

5 Контрольні запитання:

1. Напівпровідники п та р типу. Напівкласична теорія р-п переходу.

Напівпровідник n-типу — це напівпровідник, основними носіями заряду в якому ϵ електрони.

Напівпровідник р-типу— це напівпровідник, основними носіями заряду в якому являються дірки.

P-n перехід — область контакту напівпровідників р- та n-типу, в якій відбувається перехід від одного типу провідності до іншого. Ця область характеризується одностороннім пропусканням електричного струму.

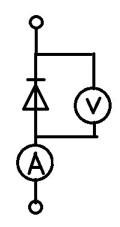
2. Як виникає p-n перехід при ідеальному контакті напівпровідників з різним типом електропровідності.

Якщо створити ідеальний контак між напівпровідниками, то утвориться дифузійний струм, в результаті якого дірки та електрони почнуть перетікати туди де їх концентрація менше допоки не встановиться рівновага. Таким чином на межі контакту, в провіднику р-типу виникає шар електронів (негативний заряд), а в провіднику n-типу виникає шар дірок(позитивний заряд).

- 3. Намалювати схему і пояснити спосіб зняття ВАХ діодів за допомогою амперметра і вольтметра.
- 4. Пояснити роботу p-n переходу при прямому і зворотному включенні.

Пряме включення напівпровідника означає підключення позитивного полюса джерела живлення до р-облатсі напівпровідника, а негативного полюса - до п-області напівпровідника. Пряме включення створює зовнішнє електричне поле, що напрямлено назустріч електричному полю діода. Це спричиняє збільшення дифузійного струму. Також приводить до зменшення замикаючого шару.

Зворотнє включення напівпровідника означає підключення позитивного полюса джерела живлення до n-облатсі напівпровідника, а негативного полюса - до p-області напівпровідника. Зовнішнє електричне поле напрямлене в той самий бік що і власне. Це призводить до зростання потенціального бар'єру та зменшення ширини замикаючого шару.



5. Чим відрізняються ВАХ ідеального p-n переходу і реального діода.

Для ідеального діода опір при U<0 набуває значення $R=\infty$, тому лінія сили струму співпадає з віссю абсцис, а при $U\geq 0$ – R=0. $\Rightarrow I=\infty$

6. Дати визначення диференціального опору діода і пояснити графічно спосіб його визначення.

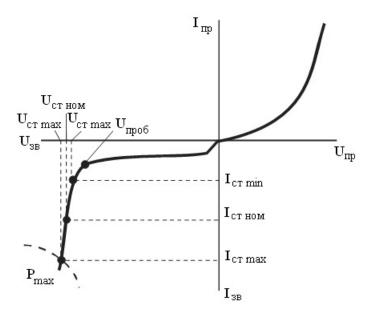
Диференціальний опір діода $R=\frac{dU}{dI}$. Застосовується тому, що для нелінійних елементів ВАХ не описується законом ома, тому звичайний опір виористовувати не можна.

Графічне знаходження диференціального опору заключажться в знаходженні тангенса кута нахилу прямої між двума сусідніми точками на графіку ВАХ.

- 7. Намалювати BAX стабілітрона і визначити робочу ділянку BAX при стабілізації напруги.
- 8. Чому величина бар'єрної ємності залежить від прикладеної напруги?

Бар'єрна ємність це ємність конденсатора, що складається з напівпровдників. А оскільки ємність конденсатора залежить від напруги, то бар'єрна ємність залежить також.

- 9. **Яка фізична природа дифузійної ємності p-n переходу?** Дифузійна ємність виникає за рахунок накопичення негативних зарядів в p-області та позитивних в n-області.
- 10. Перерахувати основні параметри діодів.



Струм насичення, контактний потенціал, ємність при нульовій зворотній напрузі.